



新規導入設備のご紹介 ～高精度・高精細試料作成システム～

新潟県工業技術総合研究所では、経済産業省の平成 28 年度補正予算「地域新成長産業創出促進事業費補助金（地域未来投資の活性化のための基盤強化事業）」により、以下の設備を新規導入いたしました。

これらの設備を活用することにより、センサデバイス、複合材料をはじめ、さまざまな試料を高精度に切断、研磨することができ、微細構造の観察・分析を高度化・迅速化することができます。

本セミナーでは、これらの設備のご紹介と微細構造解析の高精度な前処理加工法であるイオンミリングの基礎と加工事例を分かり易く紹介いたします。多くの皆様の参加をお待ちしております。

精密切断機：

試料研磨機：

イオンミリング装置：

BUEHLER 社

型式：IsoMet High Speed Pro

(株)池上精機

型式：ISPP-1000

(株)日立ハイテクノロジーズ

型式：IM4000PLUS



記

日時 平成 30 年 2 月 20 日(火) 14:00～15:30

場所 新潟県工業技術総合研究所 301 会議室
新潟市中央区鏡西 1 丁目 1 1 - 1

定員 20 名程度(参加費無料)

申込 下記の参加申込書にご記入の上、2 月 16 日(金)までに FAX またはメールでお申し込み下さい。

セミナー内容

13:30-14:00	受付
14:00-14:05	開会・あいさつ
14:05-14:30	「新規導入設備のご紹介(精密切断機、試料研磨機、イオンミリング装置)」 新潟県工業技術総合研究所 下越技術支援センター
14:30-15:30	「イオンミリング装置の基本原理と加工事例」 株式会社日立ハイテクノロジーズ 細田 黎 氏

問い合わせ先：新潟県工業技術総合研究所 下越技術支援センター 中川

TEL：025-244-9168 FAX：025-241-5018

参加申込書

FAX：025-241-5018 E-mail：info@iri.pref.niigata.jp

貴社名	所在地	
TEL	FAX	
役職	氏名	E-mail アドレス
役職	氏名	E-mail アドレス

※記入していただいた個人情報は、新潟県からの連絡・情報提供に利用させていただくことがありますが、それ以外の目的には利用致しません。